

ELECTROLYTIC CAPACITOR

Patent number:

JP11067600

Publication date:

1999-03-09

Inventor:

TAMAMITSU KENJI; OZAWA TADASHI

Applicants

NIPPON CHEMICON

Classification:

- international:

H01G9/008; H01G9/035; H01G9/04

~ european:

Application number:

JP19970243337 19970825

Priority number(s):

JP19970243337 19970825

Report a data error here

Abstract of JP11067600

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of a liquid leakage from the cathode part of an electrolytic capacitor by a method wherein a film consisting of a metal nitride film or a metal film is formed on the surface of a cathode electrode foil and at the same time, an insulating layer consisting of an anode exide film layer is formed on the surface of a cathode lead-out means. SOLUTION: As an anode foil 2, one obtainable by a method, wherein an aluminium foil of a purity of 99 % or higher is etched to be subjected to surface enlarging treatment of the foil and thereafter, a chemical formation treatment is performed on the foil and an anode exide film layer is formed on the surface of the foil, is used. As a cathode foil 3, one obtainable by etching an aluminium foil of a purity of 99% or higher is used and a film consisting of a metal nitride film or a metal film is formed on one part of the surface of the foil 3 or the whole surface of the foil 3. Moreover, an insulating layer is formed on one part of the surface of a lead wire 5 or the whole surface of the wire 5. Such a capacitor element 1 is impregnated with an electrolyte for electrolyte capacitor drive use. As the electrolyte, an electrolyte obtainable by a method, wherein salt, which contains a &gamma - butyrolactone and an ethylene glycol as its main solvent, contains an acid conjugate base as its anion component and contains a guaternized cyclic amidinium as its cation component, is dissoled and moreover, an exidizing reagent is added to the dissolved salt, is used.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平11-67600

(43)公開日 平成11年(1999)3月9日

(51) Int.CL ^c		設別記号	FI			
H01G	9/008		H01G	9/04	358	
	9/035				340	
	9/04	3 4 0		9/02	311	

審査請求 未請求 請求項の数 6 FD (全 9 頁)

(21) 出廣番号	特原平9-243337	(71)出題人	000228578 日本ケミコン株式会社
(22) 出顧日	平成9年(1997)8月25日	•	東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
		(72)発明者	玉光 賢次
	•		東京都青梅市東青梅1丁目167番地の1
			日本ケミコン株式会社内
		(72)発明者	小澤 正
		•	東京都育梅市東育梅1丁目167番地の1
		J	日本ケミコン株式会社内

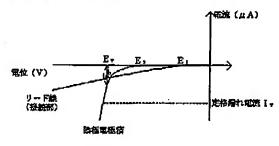
(54) 【発明の名称】 電解コンデンサ

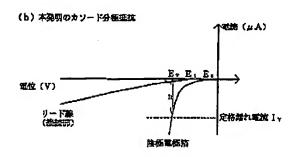
(57)【要約】

【課題】 環状アミジン化合物の四級塩を電解液に用い ! た電解コンデンサにおいて、陰極部からの液出を防止す

【解決手段】 表面に酸化皮膜などからなる絶縁層を形 成した陰極引出し手段と、表面に窒化チタンなどからな る皮膜を形成した陰極電極箔を備えたコンデンサ素子 に、環状アミジン化合物の四級塩と酸化剤とを含む電解 液を含浸することよって、電気化学的特性の制御を行 い、液出を防ぐ。

(a) 従来例のカソード分極抵抗









>

(2)

特開平11-67600

【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極引出し手段を備えた陽極電極箔と、 表面の一部又は全部に絶縁層を形成した陰極引出し手段 を備えるとともに表面の一部又は全部に金属窒化物又は 金属からなる皮膜を形成した陰極電極箱とを、セパレー タを介して巻回してコンデンサ素子を形成し、とのコン デンサ索子に現状アミジン化合物の四級塩と酸化剤とを 含む電解液を含没して外装ケースに収納した電解コンデ ンサ。

【請求項2】 請求項1において、除極引出し手段の表 10 面の一部又は全部に形成する絶縁層が、酸化アルミニウ ムからなる陽極酸化皮膜層である電解コンデンサ。

【請求項3】 請求項1において、金属電化物が、窒化 チタン、窒化ジルコニウム、窒化タンタル、窒化ニオブ であり、金属がチタン、ジルコニウム、タンタル、ニオ ブである電解コンデンサ。

【請求項4】 請求項1において、酸化剤が、ニトロ化 合物である電解コンデンサ。

【請求項5】 請求項1において、陰極引出し手段が、 とともに、前記絶縁層が少なくとも丸棒部の表面のほぼ 全部を覆っている電解コンデンサ。

【請求項6】 請求項1において、陽極引出し手段が、 アルミニウムからなる丸棒部と平板状の接続部とを含む とともに、酸化アルミニウムからなる絶縁層が少なくと も丸棒部の表面のほぼ全部を覆っている電解コンデン サ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は電解コンデンサ、特に 30 電解液として、四級化環状アミジニウムイオンをカチオ ン成分に用いた電解コンデンサに関する。

[0002]

【従来の技術】電解コンデンサは、一般的には図1に示 すような構造からなる。すなわち、帯状の高純度のアル ミニウム箔に、化学的あるいは電気化学的にエッチング 処理を施して、アルミニウム箔表面を拡大させるととも に、このアルミニウム箔をホウ酸アンモニウム水溶液等 の化成液中にて化成処理して表面に酸化皮膜層を形成さ せた陽極電極箔2と、エッチング処理のみを施した高純 40 度のアルミニウム箔からなる陰極電極箔3とを、マニラ 紙等からなるセパレータ11を介して巻回してコンデン サ素子1を形成する。そして、とのコンデンサ素子1 は、電解コンデンサ駆動用の電解液を含浸した後、アル ミニウム等からなる有底筒状の外装ケース10に収納す る。外装ケース10の開口部には弾性ゴムからなる封口 体9を装着し、絞り加工により外装ケース10を密封し ている.

【0003】陽極電極箱2、陰極電極箱3には、図2に

めの電極引出し手段であるリード線4、5がステッチ、 超音波溶接等の手段により接続されている。それぞれの 電極引出し手段であるリード線4、5は、アルミニウム からなる丸棒部6と、両極電極符2、3に当接する接続 部7からなり、さらに丸棒部6の先端には、半田付け可 能な金属からなる外部接続部8が溶接等の手段で固着さ

【0004】コンデンサ素子1に含浸される電解コンデ ンサ駆動用の電解液には、使用される電解コンデンサの 性能によって種々のものが知られており、その中でィー ブチロラクトンを主溶媒とし、溶質としてテトラアルキ ルアンモニウムイオン、又はテトラアルキルホスホニウ - ムイオンをカチオン成分とし、酸の共役塩基をアニオン 成分とした塩、いわゆる第四級アンモニウム塩、第四級 ホスホニウム塩を溶解させたものがある(例えば特開的 62-264615号公報、特開昭62-145713 号公報)。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】この第四級アンモニウ アルミニウムからなる丸棒部と平板状の接続部とを含む 20 ム塩等を用いた電解液は電気抵抗が低く、かつ熱安定性 が優れているが、封口体9の陰極引出し用のリード線5 のための黄通孔から電解液が液出しやすいという傾向が ある。そのため、第四級アンモニウム塩等を用いた電解 液自体の安定性は高いものの、電解液が液出するために 電解コンデンサの静電容量の低下等の電気的特性の悪化 を招き、結果として電解コンデンサとしての寿命が短い ものとなってしまう欠点があった。

> 【0008】最近の研究によれば、とのような電解液の 被出は第四級アンモニウムを用いた電解液の電気化学的 作用により起こることが判明している。一般的な電解コ ンデンサでは、陽極電極箔2に形成された酸化皮膜の損 傷等により、直流電圧を印加した際に陽極電極箔2と陰 極電極箔3との間で漏れ電流が発生する。このような漏 れ電流の発生により陰極側で溶存酸素又は水素イオンの 還元反応が起とり、陰極側電極-電解液界面部分の水酸 化物イオンの濃度が高くなる。これは陰極電極箔3と陰 極引出し用のリード線5の両方で発生しており、特に陰 極引出し用のリード線5の近傍での水酸化物イオン濃度 の上昇、すなわち塩基性度の上昇が見られる。そして、 とのような塩基性度の上昇に伴ってリード線5と接触し ている封口体9の破損が進み、リード線5と封口体9と の密着性が損なわれることから、強塩基性の水酸化物溶 液が外部に漏れ出しているものと考えられている。

【0007】すなわち、図3(a)中に示すように、電 解コンデンサの漏れ電流は、陰極部においては陰極電極 箱3に流れる電流Ⅰ。と除極引出し用のリード線5に流 れる電流「、の和となっている。通常は、陰極引出し用 のリード線5の自然電位E,の方が陰極電極箔3の自然 電位E、よりも貴な電位を示すので、直流負荷状態では 示すように、それぞれ両極の電極を外部に引き出すのた 50 陰極側がカソード分極するとき、まず、リード線5に電

(3)



特闘平11-67600

3

流が流れて溶存酸素又は水素イオンの逗元反応が発生する。そして、とのリード線5上での溶存酸素又は水素イオンの逗元反応では処理できなくなる電流が陰極電極箔3に流れて陰極電極箔3上での溶存酸素又は水素イオンの逗元反応が発生する。そして、陰極電極箔3の活表面積はリード線5の活表面積に比べ大きく、陰極電極箔3の分極抵抗はリード線5の分極抵抗よりも小さくなる。したがって、電解コンデンサの漏れ電流の定格値I、となる電位E、では、陰極電極箔3に流れる電流I、の方が大きいものの、リード線5でも電流I、が流れている10状態となる。そのため、直流負荷状態では陰極引出し用のリード線5にも電流が流れる状態が続き、リード線5の表面において常に溶存酸紫又は水素イオンの還元反応が生じ、生成した塩基性水酸化物イオンが封口精度の悪化を引き起こしている。

【0008】とのような電極箔およびリード線の界面に おける電解液の挙動は、第四級アンモニウム塩を含まな い電解液においても間様に起こり得るが、例えば第三級 アンモニウム塩を用いた場合は、塩基性塩の生成自体が ないか、あるいは生成されたカチオンの揮発性が高いこ 20 とから液出などの不都合が生じていないものと考えられ る。

【0009】また、最近、国際出願、PCT/JP94/02028に示されるように、四級化環状アミジニウム塩を四級アンモニウム塩あるいは四級ホスホニウム塩にかわって用いることによって、電解液の液出を防止しようとする試みが行われている。この四級化環状アミジニウム塩は、従来の四級アンモニウム塩あるいは四級ホスホニウム塩を用いた場合に比較すると、電解液の液出をかなり抑制することができるが、負荷、無負荷状態の双方において、また実用上十分なレベルではない。

【0010】この発明はこの欠点を改善するもので、四級化環状アミジニウム塩等を用いた電解コンデンサの液出を防止し寿命特性の向上を図ることを目的とする。 【0011】

【課題を解決しようとする手段】との発明は、陽極引出し手段を備えた陽極電極結と、表面の一部又は全部に絶縁層を形成した陰極引出し手段を備えるとともに表面の一部又は全部に金属室化物又は金属からなる皮膜を形成した陰極電極結とを、セパレータを介して巻回してコンデンサ索子を形成し、このコンデンサ素子に環状できるときででできる。との12】また、陰極引出し手段の表面の一部又は全部に形成される絶縁層は、酸化アルミニウムからなる陽極酸化皮膜層からなり、陰極電極結の表面の一部又は全部を被覆する金属度化物としては、窒化チタン、窒化シルコニウム、窒化タンタル、窒化ニオブを、金属としてはチタン、ジルコニウム、タンタル、ニオブを例示するととができる。また電解液に添加する酸化剤としては、

ニトロ化合物を用いることができる。更に、陰極引出し 手段は、アルミニウムからなる丸棒部と平板状の接続部 とを含むとともに、前記絶縁層が少なくとも丸棒部の表 面のほぼ全部を覆っていることを特徴としている。 ま た、陽極引出し手段が、アルミニウムからなる丸棒部と 平板状の接続部とを含むとともに、酸化アルミニウムか らなる絶縁層が少なくとも丸棒部の表面のほぼ全部を複 っていると、さらに好適である。

[0013]

「発明の実施の形態」アルミニウム電解コンデンサの構造は図1、図2に示すように、従来と同じ構造をとっている。コンデンサ素子1は陽極箔2と、陰極箔3をセパレータ8を介して巻回して形成する。また図2に示すように陽極箔2、陰極箔3には陽極引出し手段及び陰極引出し手段である、リード線4、リード線5がそれぞれ接続されている。これらのリード線4、リード線5は、それぞれの箔と接続する接続部7と接続部7と連続した丸棒部6、及び丸棒部6に溶接された外部接続部8より構成されている。なお、それぞれの箔とリード線はステッチ法や超音波溶接等により機械的に接続されている。

【0014】陽極箔2は、純度99%以上のアルミニウム箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエッチングして拡面処理した後、ホウ酸アンモニウムあるいはアジビン酸アンモニウム等の水溶液中で化成処理を行い、その表面に陽極酸化皮膜層を形成したものを用いる。

【0015】また、陰極結3は、陽極絡2と同様に純度 98%以上のアルミニウム箱をエッチングしたものを用 いる。そして、この陰極箔3には表面の一部又は全部に 金属窒化物又は金属からなる皮膜を形成している。この 金属窒化物としては、窒化チタン、窒化ジルコニウム、 窒化タンタル、窒化ニオブ等が、金属としては、チタ ン、ジルコニウム、タンタル、ニオブ等が挙げられる。 さらに、リード線5の表面の一部又は全部に絶縁層を形 成している。この絶縁層としては、ホウ酸アンモニウム 水溶液、リン酸アンモニウム水溶液あるいはアジビン酸 アンモニウム水溶液等による化成処理によって得られ る、酸化アルミニウムからなる陽極酸化皮膜等を挙げる ととができる。さらに、少なくともリード線5の丸棒部 6の表面のほぼ全部を覆っていると好適である。また、 リード線4が、リード線5と同様な絶縁層を備えている とさらに好過である。

【0016】上記のように構成したコンデンサ素子1 に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。電解液としてはケーブチロラクトンやエチレングレコールを主溶媒とし、酸の共役塩基をアニオン成分とし、四級化環状アミジニウムをカチオン成分とする塩を溶解し、さらに酸化剤を添加した電解液を用いる。

【0017】アニオン成分となる酸としては、フタル 50 酸、イソフタル酸、テレフタル酸、マレイン酸、安息香 (4)





5

酸、トルイル酸、エナント酸、マロン酸等を挙げるとと ができる。

【0018】また、カチオン成分となる四級化環状アミ ジニウムイオンは、N, N, N' -置換アミジン基をも つ環状化合物を四級化したカチオンであり、N,N, N'-置換アミジン基をもつ環状化合物としては、以下 の化合物が挙げられる。イミダゾール単環化合物(1-メチルイミダゾール、1-フェニルイミダゾール、1, 2-ジメチルイミダゾール、1-エチル-2-メチルイ ミダゾール、1,2-ジメチルイミダゾール、1-エチ 10 ルー2-メチルイミダゾール、1、2-ジメチルイミダ ゾール、1、2、4-トリメチルイミダゾール等のイミ · ダゾール間族体、1-メチル-2-オキシメチルイミダ プール、1-メチル-2-オキシエチルイミダゾール等 のオキシアルキル誘導体、1-メチル-4(5)-ニト ロイミダゾール等のニトロ誘導体、1、2-ジメチルー 5 (4) - アミノイミダゾール等のアミノ誘導体等)、 ベンゾイミダゾール化合物(1-メチルペンゾイミダゾ ール、1ーメチルー2ーベンゾイミダゾール、1ーメチ ルー5(8)-ニトロベンゾイミダゾール等)、2-7 20 ミダゾリン環を有する化合物(1-メチルイミダゾリ ン、1、2-ジメチルイミダゾリン、1、2、4-トリ メチルイミダゾリン、1-メチル-2-フェニルイミダ ゾリン、1-エチルー2-メチルーイミダゾリン、1, 4-ジメチルー2-エチルイミダゾリン、1-メチル-2-エトキシメチルイミダゾリン等)、テトラヒドロビ リミシン環を有する化合物(1-メチル-1,4,5, 6ーテトラヒドロビリミジン、1.2ージメチルー1. 4,5,6ーテトラヒドロピリミジン、1,5ージアザ ビシクロ[4,3,0]ノネン-5等)等である。 【0018】また、酸化剤としては、ニトロ安息香酸

【0019】また、酸化剤としては、ニトロ安息香酸類、ニトロアニソール類、ニトロフェノール類、ニトロフェノール類、ニトロナフトール類等のニトロ化合物等を用いることができる。

【0020】以上のような電解液を含浸したコンデンサ 素子1を、有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケース 10 に収納し、外装ケース10の開口端部に、リード線 4、5を導出する黄通孔を有するブチルゴム製の封口体 9を挿入し、さらに外装ケース10の端部を加締めることにより電解コンデンサの封口を行う。

[0021]以上の本発明の電解コンデンサは、液出特性が非常に良好である。この理由は以下のようであると推察される。

【0022】前述のように、第四級アンモニウム塩を含む電解液を用いた電解コンデンサにおいては、陰極引出し用のリード線5の自然電位が陰極電極箔3の自然電位より貴であるため、直流負荷時にはリード線5にカソード電流が集中し、生成した塩基性水酸化物イオンによって封口精度の悪化をもたらすことになる。

【0023】さらに、四級化アミジニウム塩を溶解した 50 ととになる。そして、上記のように、自然浸渍電位E、

特開平11-87600

 ϵ

電解液の場合は、このような溶存酸素又は水素イオンの 遠元反応によって生成した水酸化物イオンが四級化アミ ジニウムと反応して消失するので、液出が防止できると 考えられていた。しかしながら、陰極側電極一電解液界 面部分のpH値が12以下では、水酸化物イオンと四級 化アミジニウムとの反応が完全に進行せず水酸化物イオ ンが残存することが判明した。したがって、液出は四級 アンモニウム塩より改善されるものの、完全には抑制し きれない。

【0024】これに対して本願発明では、陰極電極絡の表面に金属窒化物からなる皮膜を形成するとともに、陰極引出し手段の表面に陽極酸化皮膜層からなる絶縁層を形成している。そのため、図3(b)に示すように、陰極電極循の自然電位を、が陰極引出し手段の自然電位を、よりも貴な電位を示すようになり、陰極電極循と陰極引出し手段との電位を逆転させることができる。

【0025】すなわち、本願発明において直流が負荷されると、まず最初に陰極電極箱に電流が流れて陰極電極 箱上で溶存酸素又は水素イオンの還元反応が発生する。そして、この還元反応に電解液中の酸化剤の還元反応が相俟って、活表面積が陰極引出し手段よりも大きい陰極 電極箱の分極抵抗は、陰極引出し手段の分極抵抗よりも 若しく小さくなる。そのため電解コンデンサの漏れ電流の定格値 I, となる電位 E, は、従来の電位 E, に比べて著しく負の方向にシフトする。そして、陰極引出し手段の表面に形成された絶縁層が更に電流 I, を抑制するため、陰極引出し手段の近傍における塩基性水酸化物の生成が殆ど見られなくなり、封口体等への悪影響を低減することができるようになる。

【0026】なお、陰極電極箔に窒化チタン等の金属第 化物を蒸着等の手段により被覆させる技術は従来から提 案されている(例えば特開平2-117123号公報、 特開平4-81109号公報、特開平4-329620 号公報)。しかしながら、これらの提案は、陰極箔側の 表面積の拡大を目的としたものであり、本願発明のよう に陰極電極箔と陰極引出し手段の電位の逆転を目的とし たものではない。すなわち、本願発明においては表面積 の拡大を意図していないため、陰極電極箱表面の全部に 金属室化物を被覆する必要はない。例えば一方の表面に のみ窓化チタンを被覆し、あるいは一定の割合の面積で 窓化チタンを被覆すれば同様の効果が得られることを確 認している。また、表面に窒化チタンを被覆した陰極電 極箔のみを用いても、図3 (b) に示した陰極側のリー ド線に流れる電流 1 ,を完全に抑制することはできず、 結果として長時間の直流電流の印加により液出してしま うことも確認している。

【0027】また、無負荷で放躍した場合、従来の電解 コンデンサにおいては、リード線5と陰極箱の電位が異 なるので、リード線5と陰極箔で局部電池が構成される ととばなる。そして、ト記のように、自然過渡電位を (5)

特開平11~67600

の方が陰極箔の自然浸潤電位E、よりも貴な電位を示す ので、リード線5の近傍に溶存酸素又は水素イオンの造 元反応が発生し、水酸化物イオンを生成して、封口精度 の悪化を引き起とすことになる。

[0028] しかしながら、本発明においては、陰極箔 に表面の一部又は全部に金属室化物又は金属からなる皮 膜を形成した電極箔を用いており、陰極箔の自然浸潤電 位E、の方がリード線5の自然浸潤電位E、より貴な電 位を示すので、溶存酸素又は水素イオンの還元反応は陰 極箔側で生じる。つまり、リード線5の近傍では水酸化 10 物イオンが発生せず、したがって、リード線5と封□ゴ ムの密着精度が悪化して液出を引き起とすようなととは ない。

【0029】さらに、無負荷放置の際に、陽極側の外部 接続部と陰極側の外部接続部が接触した場合に、リード : 線4 に陰極箔よりも貴であるアルミニウム等を用いる と、陽極側のリード線4と陰極箔で局部電池を構成し て、リード線4の近傍で溶存酸素又は水素イオンの遠元 反応が発生するととになる。その結果、陽極側において 水酸化物イオンが生成され、封口精度の悪化を引き起と 20 してしまう。したがって、リード線4は、アルミニウム からなる丸棒部と平板状の接続部とを含むとともに、酸 化アルミニウムからなる絶縁層が少なくとも丸棒部の表 面のほぼ全部を覆うことによって、陰極箔よりも卑な状 態にすることが好ましい。

【0030】以上のような理由によって、本願発明にお いては、負荷、無負荷ともに、液出が防止されてれいる ものと思われる。

[0031]

る。電解コンデンサの構造は従来と同じ構造をとってい るので、図1、図2を参照して説明する。コンデンサ素 子 I は隔極電極箔2と陰極電極箔3をセパレータ11を 介して巻回して形成する。また図2に示すように陽極電 極箱2、陸極電極着3には陽極引出し用のリード線4、 陰極引出し用のリード線5がそれぞれ接続されている。 【0032】とれらのリード線4、5は、電極箔に当接 する接続部7とこの接続部7と一体に形成した丸棒部 8、および丸棒部6の先端に固着した外部接続部8から なる。また、接続部7および丸棒部6は99%のアルミ 40 ニウム、外部接続部8は銅メッキ鉄鋼線(以下CP線と いう)からなる。このリード線4、5の、少なくとも丸

棒部6の表面には、リン酸アンモニウム水溶液による化 成処理により酸化アルミニウムからなる陽極酸化皮膜が 形成されている。とのリード線4、5は、接続部7にお いてそれぞれステッチや超音波溶接等の手段により両極 電極箔2、3に電気的に接続されている。

8

【0033】陽極電極箔2は、純度99.9%のアルミ ニウム箔を酸性溶液中で化学的あるいは電気化学的にエ ッチングして拡面処理した後、アジビン酸アンモニウム の水溶液中で化成処理を行い、その表面に陽極酸化皮膜 居を形成したものを用いる。

【0034】また、陰極電極箱3は、陽極電極箱2と同 様に純度99、8%のアルミニウム箔をエッチングした ものを用いる。そして、この陰極電極箱3の表面の全部 に変化チタン、又は窓化ジルコニウムを蒸着法により被 覆している。なお、との実施例において窒化チタン等の 金属窒化物からなる皮膜層は、陰極電極着3の全面に被 覆しているが、必要に応じて陰極電極結3の一部、例え ば陰極電極箔3の一面のみに金属室化物を被覆してもよ

【0035】上配のように構成したコンデンサ紫子1 に、電解コンデンサの駆動用の電解液を含浸する。電解 液としてはァープチロラクトン(75部)を溶媒とし、 溶質としてフタル酸モノ1,2,4-トリメチルイミダ ゾリン (メチル) 四級化塩 (25部) を溶解し、酸化剤 を1部添加したものを用いた。

【0038】以上のような電解液を含浸したコンデンサ 案子1を、有底筒状のアルミニウムよりなる外装ケース 10に収納し、外装ケース10の開口部に封口体9を装 着するとともに、外装ケース 10の端部に絞り加工を施 . 【実施例】次にとの発明について実施例を示して説明す 30 して外装ケース10を密封する。封口体9は、例えばブ チルゴム等の弾性ゴムからなり、リード線4、5をそれ ぞれ導出する貫通孔を備えている。

> 【0037】以上のように構成した電解コンデンサと、 比較例及び、従来例の電解コンデンサとを比較した。条 件は、105℃で2000時間、定格電圧を35V負荷 し、その後の電解液の液出の有無について判定を行っ た。その結果を(表1)に示す。また、105° Cで2 000時間放置し、同様に電解液の液出の有無について 判定を行った。その結果を(表2)に示す。

[0038]

【表1】



9



(6)

特勝平11-67600

10

	陰極箱	金属窒化物厚 (μm)	リード線化成処理	酸化剤	液出	
実施例1	Tin 蒸着	0.04~0.5	あり	メタニトロフェノール	0/25	
実施例2	ZrN 菜着	0.04~0.5	あり	ハーラニトロフェノール	0/25	1
比較例1	TiN 藻着	0.04~0.5	あり・	なし	1/25	
比較例2	TiN 蒸着	0.04~0.5	なし	パゔニトロフェノール	1/25	1
比較例3	TiN 蒸着	0.04~0.5	なし	なし	3/25	
比较例4	99.9%A1	-	あり	パラニト ロフ <i>⊭ノー</i> ル	7/25	
比較例5	99.9%Al	_	あり	なし	7/25	
比較例6	99.9%A1	_	なし	ハーラニトロフェノール	7/25	1
従来例1	99.9%A]	_	なし	なし	10/25	

[0039]

* *【表2】

						_
	陰極箱	金属空化物厚 (µm)	リード線 化成処理	酸化剤	被出	
実施例1	香森 NIT	0.04~0.5	あり	メタニトロフェノール	0/25	}
実施例2	ZrN 蒸着	0.04~0.5	あり	パラニト¤フェ <i>ノー</i> ル	0/25	1
比較例1	Tin 蒸着	0.04~0.5	あり	なし	1/25	
比較例2	TiN 蒸着	0.04~0.5	なし	パラニトロフェ/ <i>ー</i> ル	1/25	1
比較例3	TiN 蒸着	0.04~0.5	なし	なし	2/25	
比較例4	99.9%A1	_	あり	ハ・ラニトロフェノール	6/25	1
比較例 5	99.9%A]	-	あり	なし	6/25	
比較例6	99.9%AI	-	なし	かうこトロフェノール	6/25	1 .
従来例1	99. 9%A]	-	なし	なし	8/25	

【0040】(表1)、(表2)から明らかなように、 負荷、無負荷の両方において、電解液の溶質として環状 アミジンの四級塩を用いた場合、陰極電極箔に金属窒化 物からなる皮膜を形成した比較例3にみられるように、 ある程度液出は抑制できるものの、完全に抑制すること 50 膜等の絶縁層を形成した比較例5においても、液出は防

は困難である。また、電解液にニトロ化合物等の酸化剤 をに添加した比較例6においても液出を防ぐととはでき ないし、陰極電極の引出し手段である陰極側のリード線 の丸棒部に例えば酸化アルミニウムからなる陽極酸化皮 (7)



特與平11-67600

げない。さらに、以上の、陰極電極箔に金属窒化物皮膜 を形成するとと、電解液に酸化剤を添加するとと、リー ド線の丸棒部に絶縁層を形成するととの三つの要素のう ち、二つの要素を組み合わせた比較例1、2、4におい ても、液出を完全に防止するととはできない。本願に挙 げた3つの要素を全て組み合わせた実施例1、2におい て、完全に液出を防止することができる。

【0041】次に、この発明の別の実施例について説明 する。コンデンサの構造、製法は上記実施例と同様であ り、リード線の丸棒部にはりん酸アンモニウム中で化成 10 【0042】 処理を施した。電解液として、 アープチロラクトン (7 5部)を溶媒とし、溶質としてフタル酸モノ1、2、4米

*-トリメチルイミダゾリン(メチル)四級化塩以外の環 状アミジン化合物の四級塩 (25部)を溶解し、酸化剤 としてパラニトロフェノールを1部添加したものを用い た。条件は、105℃で2000時間、定格電圧を35 V負荷し、その後の電解液の液出の有無について判定を 行った。その結果を(表3)に示す。また、105°C で2000時間放置し、同様に電解液の液出の有無につ いて判定を行った。その結果を(表4)に示す。試験は それぞれ密閉状態で行った。

. 【表3】

	咨览	陰極循	液出
実施例3	フタル酸モノ (1-エチル-2- メチル イミダゾリン) メチル四級化塩	TiN 禁着	0/50
実施例4	フタル酸モノ(1,5-ジアザビシクロ 〔4,3,0〕 ノネン-5) メチル四級化塩	TiN 燕着	0/50
実施例 5	フタル徴モノ(1,2-ジメチル イミダゾール)メチル四級化塩	TiN 燕菪	0/50
比較例7	フタル強モノ(1-エテル-2- メチル イミダゾリン)メチル四級化塩	99. 9%AL	5/50
比較例8	フタル酸モノ (1,5-ジアザビシクロ [4,3,0] ノネン-5) メチル四級化塩	99. 9%AI,	9/50
比較例9	フタル酸モノ(1,2-ジメチル イミダゾール)メチル四級化塩	99.9%AL	13/50

[0043]

【表4】





14

(8)

特開平11-87600

13

	溶質	陰極箱	被出
実施例3	フタル酸モノ(1-エチル-2- メチル イミダゾリン)メチル四級化塩	TIN 蒸着	0/50
実施例4	フタル酸モノ(1,5-ジアザビシクロ (4,3,0) ノネン-5)メチル四級化塩	TIN 燕着	0/50
実施例 5	フタル酸モノ(1,2-ジメチル イミダゾール)メチル四級化塩	TiN 蒸着	0/50
比較例7	・ フタル酸モノ(1-エチル-2- メチル イミダゾリン)メチル四級化塩	99. 9%AL	5/50
比較例8	フタル酸モノ (1,5-ジアザビシクロ (4,3,0) ノネン-5) メチル四級化塩	99. 9%AL	8/50
比較例9	フタル酸モノ(1,2-ジメチル イミダゾール)メチル四級化塩	99. 9%AL	12/50

【0044】(表3)、(表4)から明らかなように、 負荷、無負荷とも、本願発明において、フタル酸モノ 1、2、4ートリメチルイミダソリン(メチル)四級化 塩以外の環状アミジン化合物の四級塩を用いた実施例3 ~5においても、液出は完全に抑制されている。

[0045]

【発明の効果】との発明によれば、陰極電極若の表面に金属室化物又は金属からなる皮膜を形成するとともに、陰極引出し手段の表面に陽極酸化皮膜層からなる絶縁層 30を形成しているので、陰極電極若と陰極引出し手段との電位を逆転させることができる。そして、電解液中の酸化剤の選元作用によって陰極電極若の電位をさらに優位にすることができる。さらに、陽極引出し手段の表面に陽極酸化皮膜からなる絶縁層を形成して、陰極箔の電位を優位にすることができる。したがって、負荷、無負荷の双方において、環状アミジン化合物の四級塩を電解液の溶質に用いた電解コンデンサでの陰極電極引出し手段もしくは、陽極電極引出し手段からの液出を防止することができ、電解液の減少に伴う静電容量の低下が防止さ 40れ、電解コンデンサの長寿命化、高信頼性化を図ること

ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】電解コンデンサの構造を示す内部断面図である。

【図2】コンデンサ素子の構造を示す分解斜視図であ る。

【図3】電解コンデンサの陰極部でのカソード分極抵抗 を示すグラフである。

(符号の説明)

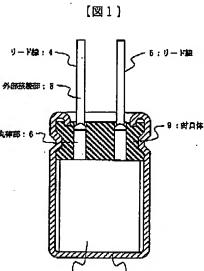
- 1 コンデンサ索子
- 2 陽極電極箔
- 3 陸極電極箱
- 4 陽極引出し用のリード線
- 5 陰極引出し用のリーF線
- 6 丸棒部
- 7 接続部
- 8 外部接統部
- 9 封口体
- 10 外装ケース
 - 11 セパレータ





(9)

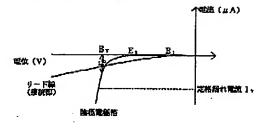
特開平11-67600

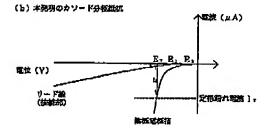


[図3]



(a)税余例のカソード分板抵抗





[22]

